пайлова В.А. [2] Сравнение результатов расчета по двум разным методикам представлено на рисунке 2 в виде графиков.

Планируется проведение экспериментальных исследований, с целью дальнейшего подтверждения адекватности модели.



Рисунок 2 – Зависимость температуры от режимов резания

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ.

#### СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лурье Г.Б. Шлифование металлов. М.: Машиностроение, 1969. 172 с.

2. Сипайлов В.А. Тепловые процессы при шлифовании и управление качеством поверхности. – М.: Машиностроение, 1978 – 167 с.

### УДК 544.22

# УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИНТЕЗ ОКСИДА ВОЛЬФРАМА (WO<sub>3</sub>) И ОКСИДОВ КОБАЛЬТА (Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, CoO, CoOOH)

Гайдук Ю.С., Ломоносов В.А., Савицкий А.А. Белорусский государственный университет Минск, Республика Беларусь

В последнее время достаточно широко изучаются возможности ультразвукового метода для получения нанодисперсных оксидов металлов. В литературе имеются лишь единичные публикации, посвящённые изучению ультразвукового синтеза оксида вольфрама [1], а публикаций, посвящённых ультразвуковому синтезу оксидов и гидроксосоединений кобальта, авторами не обнаружено.

Известно, что в большинстве случаев уменьшение размера частиц и увеличение удельной поверхности приводит к заметному возрастанию газовой чувствительности оксидов. Золь-гель метод, равно как и гидротермальный, позволяют получать оксид вольфрама с размером частиц 15 ÷ 100 нм.

Целью настоящей работы являлось изучение структурных и морфологических особенностей оксидов вольфрама, кобальта и оксогидроксида кобальта, полученных в процессе ультразвукового синтеза, по сравнению с традиционными методиками.

Методика эксперимента. Оксид вольфрама и оксид кобальта получали из 1,23 М водного раствора вольфрамата натрия  $Na_2WO_3 \times 2H_2O$  путем капельного вливания в 12 М раствор азотной кислоты. Оксид кобальта  $Co_3O_4$  получали из 2,3 М водных растворов сульфата кобальта  $CoSO_4 \times 7H_2O$  путем добавления 9,24 М водного раствора аммиака и последующего удаления электролитов. Оксид СоО получали прокаливанием  $Co_3O_4$  на воздухе в течение 2 ч при 920 °C.

Для получения гидрозоля CoOOH 56 г КОН в 300 мл H<sub>2</sub>O приливали при перемешивании по каплям к раствору 90 г CoSO<sub>4</sub>×7H<sub>2</sub>O в 1300 мл H<sub>2</sub>O, содержащему 12 мл Br<sub>2</sub>. После формирования золя (3 ч) и однократной декантации осадок промывали до исчезновения следов электролитов.

Ультразвуковой синтез проводили из растворов тех же концентраций, с той же последовательностью и скоростью смешения реагентов в ультразвуковой ванне BOUDOLIN с частотой 29 кГц.

Рентгенографические исследования проводили с использованием дифрактометра ДРОН–3 (Со–Ка<sub>1</sub>–излучение), для расчетов значений ОКР использовали одинарный рефлекс с индексами Миллера [1 2 0]. Образование и изменение фазового состава Со<sub>3</sub>О<sub>4</sub> и СоООН изучали на дифрактометре ДРОН–3 (Си–Ка– излучение).

Средние размеры кристаллитов (области когерентного рассеяния, ОКР) определяли по формуле Дебая–Шеррера (1):

 $D=0.9\lambda/\beta\cos\alpha$ 

(1)

Параметры кристаллической решётки определяли при помощи компьютерной программы UnitCell по методу Холланда–Редфрена.

Удельную поверхность по методу низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ) определяли на установке Клячко-Гурвича. Относительная погрешность измерения составляла ± 20 %.

**Результаты и обсуждение**. Рентгенографические исследования процесса образования оксида вольфрама показали формирование на стадии сушки ксерогеля  $H_2WO_4$  [PDF 18–1420]. Отжиг при 200 – 800 °C приводил к формированию моноклинной структуры WO<sub>3</sub> [PDF 87–2404]. При 220 °C степень кристаллизации оксида вольфрама ещё невысока, в то время как рентгенограммы образцов, отожжённых при 600 °C и 800 °C, практически идентичны, что указывает на завершение процесса кристаллизации до 600 °C (таблица 1).

Высушенный при 20 °C ксерогель, полученный из вольфрамата натрия по вышеописанной методике, представляет собой гидратированную вольфрамовую кислоту  $H_2WO_4 \times H_2O$  [PDF 87–2404], которая при отжиге теряет воду и кристаллизируется в виде моноклинной модификации триоксида вольфрама. После отжига при 200 – 850 °C (2 ч) образцы имели ОКР от 60 до 200 нм.

При ультразвуковом сопровождении процесса синтеза ксерогель  $H_2WO_4$  уже содержит в значительном количестве частицы  $WO_3$  [PDF 87–2404], а материал, отожжённый при 200 – 850 °C, характеризуется более низкими значениями OKP. Так, отжиг ксерогеля приводил к образованию оксида вольфрама с OKP 90 – 100 нм (300 °C, 2 ч) и 160 – 170 нм (600 °C, 2 ч) при стандартном проведении золь-гель

процесса. В то же время для материала, полученного с ультразвуковым сопровождением, эти значения составляют 50 и 140 – 150 нм, соответственно.

Материал, полученной высушиванием осаждённых гидроксосоединений кобальта, представлял собой аморфный продукт с удельной поверхностью 16,4 м<sup>2</sup>/г. Последующий отжиг приводил к разложению смеси гидроксо- и оксосоединений и образованию Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> [JCPDS 73–1701] с ещё меньшими значениями удельной поверхности. По мере увеличения температуры отжига степень кристаллизации увеличивается, ширина пиков и ОКР растёт (таблица 1), что также указывает на протекание процесса спекания.

Высушенный при 20 °C гидрозоль СоООН представлял собой практически аморфный продукт с рядом слабовыраженных рефлексов кристаллической фазы. Отжиг при 180 °C приводил к заметному росту степени кристалличности, материал представлял собой СоООН ромбоэдрической структуры с пространственной группой R3m [JCPDC 14–0673].

Таблица 1. Пар	аметры кристалл	ической решё	ётки и удо	эльная	поверхность
WO <sub>3</sub> и соединений	кобальта (Со <sub>3</sub> О <sub>4</sub> , С	CoO, CoOOH)			

Состав и температура	а, нм	b, нм	с, нм	β, °	ОКР, нм	S, м <sup>2</sup> /г
отжига (время отжига						
2 ч)						
WO <sub>3</sub> ×H <sub>2</sub> O (H <sub>2</sub> WO <sub>4</sub> ),	7,398	6,931	3,7176	5 91,04	70 - 80	29,9÷
высушенный при 20						31
°С ксерогель						
WO <sub>3</sub> , золь-гель, 200 °C	7,328	7,527	7,732	91,40	70 - 80	51 ÷ 52
WO <sub>3</sub> , золь-гель, 350 °C	7,317	7,527	7,726	91,34	100	
WO <sub>3</sub> , золь-гель, 450 °C	7,297	7,539	7,693	90,93	100-110	
WO <sub>3</sub> , золь-гель, 650 °C	7,297	7,530	7,711	90,91	160 -	$2,9 \div 3,5$
					170	
WO <sub>3</sub> , золь-гель, 850 °C	7,299	7,537	7,698	90,90	200-210	
WO <sub>3</sub> ×H <sub>2</sub> O (H <sub>2</sub> WO <sub>4</sub> ),						
ультразв., сушка 20°С						
WO <sub>3</sub> , ультразв., 300	7,3226	7,512	7,668	90,73	50	
°С, 2 ч						
WO <sub>3</sub> , ультразв., 600	7,2964	7,5606	7,6880	) 90,446	140-150	23
°С, 2 ч						
Состав и условия отжига			Ok	СР, нм		
СоО <sub>х</sub> , высушенный при 20 °С			Ь	оксо-		
ксерогель			цроксо-			
			соединений кобаль-			
Со <sub>3</sub> О <sub>4</sub> , золь-гель, 200 °С			4 80	- 100		
Со <sub>3</sub> О <sub>4</sub> , золь-гель, 300 °С			8 11	0 - 120		
Со <sub>3</sub> О <sub>4</sub> , золь-гель, 450 °С			20	0		
Со <sub>3</sub> О <sub>4</sub> , золь-гель, 600 °С			25	0 0		

4

Со <sub>3</sub> О <sub>4</sub> , золь-гель, 800 °С	8,084	400		
СоО <sub>х</sub> , ультразв., высушенный	смесь ок	со- и гидро	)-	
при 20°С ксерогель	ксо-соед	инений кс	)-	
бальта				
Со <sub>3</sub> О <sub>4</sub> , ультразв., 300 °С, 2 ч		2 - 3		
Со <sub>3</sub> О <sub>4</sub> , ультразв., 600 °С, 2 ч		5 - 6		
СоО, золь-гель, 920 °С		40 - 50		
СоО, ультразв., 920 °С		40 - 50		
Состав и условия отжига	а, нм	с, нм	ОКР, нм	S, $M^2/\Gamma$
СоООН, осаждение, высушен-	2,881	13,16	4 ÷ 5	74 ÷ 85
ный при 20°С гидрозоль				
СоООН, осаждение, 180 °С, 2 ч	2,86	13,233	5 ÷ 6	110
СоООН, ультразв. синтез, высу-	2,866	13,199	5	115
шенный при 20°С гидрозоль				
СоООН, ультразв. синтез, 180°С,	2,87	13,210	6	85
2ч				

**Выводы.** Ультразвуковой синтез оксидов вольфрама (WO<sub>3</sub>) и кобальта (Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, CoO) является эффективным способом получения нанодисперсных поликристаллических материалов. По сравнению с традиционным золь-гель методом ультразвуковой синтез позволяет получить материалы с большей удельной поверхностью и меньшим эквивалентным диаметром частиц, что изменяет ширину запрещённой зоны и энергию активации проводимости. Такие изменения приводят к росту газовой чувствительности и снижением рабочей температуры датчиков. В случае синтеза CoOOH ультразвуковое воздействие не оказывает существенного воздействия на размер и морфологию получаемых частиц.

#### СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Vijaya K. Rangari, Tarig A. Hassan, Quentin Mayo and Shaik Jeelani. Effect of ultrasound on tungsten oxide nanoparticles and its applications in epoxy nanocomposites. Proceeding of 16th international conference on composite materials, June 22 - 26, 2014, Seville, Spain. – P. 1 – 5.

УДК 621.793

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНИРУЮЩЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ЧУГУННЫХ ДЕТАЛЕЙ

**Девойно О.Г.<sup>1</sup>, Жарский В.В.<sup>2</sup>, Кардаполова М.А.<sup>1</sup>, Пилипчук А.П.<sup>3</sup>** 1) Белорусский национальный технический университет, 2) 000 «Рухсервомотор», 3) Военная академия Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь

В промышленности все более широкое распространение получают новые технологии, использующие в качестве инструмента высококонцетрированные источники нагрева, к которым относится и технология лазерной поверхностной термообработки. Появление мощных твердотельных лазеров, в частности оп-